

PLD법에 의해 증착된 NdFeB 박막의 자기특성에 미치는 하지층의 영향

울산대학교 재료공학과 강종석*, 윤석길
포항산업과학연구원 김상원, 양충진

Effect of underlayer on magnetic properties of NdFeB films prepared via PLD (Pulsed Laser Deposition)

Ulsan University J. S. Kang, S. K. Yun
RIST S. W. Kim, C. J. Yang

1. 서론

Micromechanics, microelectronics device와 data storage medium 분야에 잠재적 응용가능성을 갖고 있는 NdFeB 박막은, 1986년 Cadieu에 의해 제조된 이래 박막 증착 기술의 진보로 다양한 연구가 활발히 진행되고 있다. 당 연구그룹에서도 PLD(Pulsed Laser Deposition)법을 활용하여 공정변수를 최적화함으로써 양호한 자기특성을 나타내는 NdFeB 단층박막의 제조를 시도한 바 있다[1]. Tsai에 의하면 NdFeB가 직접 Si 기판에 증착될 때 Si와의 반응이 막면에 대하여 수직으로 c축 이방성을 갖는 Nd₂Fe₁₄B₁상의 생성을 방해하므로, 이를 방지하기 위하여 하지층으로 Ta를 사용하며 그 효과는 두께 및 온도에 의존한다고 보고하고 있다[2][3].

따라서, 본 실험에서는 NdFeB 박막의 자기특성향상을 목적으로 PLD법으로 Si 기판위에 Cr, Fe 등의 하지층을 증착한 NdFeB 박막을 제작하고 하지층이 NdFeB 박막의 결정성 및 자기특성에 미치는 효과를 조사·검토하였다.

2. 실험방법

Kr과 F₂혼합가스로 발생되는 파장이 248 nm의 excimer laser빔을 이용하는 laser ablation법으로 Si(100)기판위에 하지층 Cr 혹은 Fe를 증착한 NdFeB 박막을 제조하였다. 박막제조시, arc melting으로 제작된 직경이 50 mm인 Nd_{27.51}Fe_{63.47}B_{9.02}과 Cr, Fe 타겟을 사용하였으며, 증착조건으로 4×10^{-6} torr이하의 진공분위기에서 기판온도, 빔 에너지밀도 및 반복속도(repetition rate)를 각각 680 °C, 3.21 J/cm², 10 Hz로 고정하고, 하지층 두께, t를 10~100 nm로 증착시킨 후 NdFeB (150~200 nm) 박막을 형성시켰다. 박막의 자기특성은 전동시료형자력계 (VSM)로 막면에 대해서 수직과 평행한 방향으로 16.5 kOe의 자기장을 인가하여 측정하였다. 그리고 박막의 두께, 결정성, 표면형상, 두께 방향에 따른 성분원소의 프로파일은 각각 α -step, XRD, SEM, AES로 분석하였다.

3. 결과 및 고찰

NdFeB/Fe/Si(100), NdFeB/Cr/Si(100) 박막에서 하지층의 두께에 따른 NdFeB 박막의 자기특성변화를 검토한 결과는 다음과 같다.

- 1) Fe 및 Cr의 두께, t ($t=0 \sim 100$ nm)가 증가함에 따라 16.5 kOe의 인가자기장 중 측정된 자화값($4\pi Ms$)은 자기장의 인가방향에 관계없이 단순히 감소하는 경향을 나타내었다.
- 2) 박막의 구조에 민감한 보자력 (Hc)는 Fe 및 Cr의 t 증가에 따라 각각 30 nm, 10 nm에서 부근에서 $t=0$ 에 비하여 50 %이상 증가한 극대값을 나타낸 후 약간 감소하는 경향을 나타내었다. 또한 막면에 대하여 수직자기장인가시 평행보다 양호한 값을 나타내었으며, $4\pi Mr$ 및 $4\pi Ms$ 의 변화로부터 구한 각형성 ($4\pi Mr/4\pi Ms$)은 특히 Fe의 경우 $t=30$ nm에서 0.77을 나타내는 등 t 에 무관하게 하지층의 증착에 따라 개선되며, 막면에 대하여 수직방향으로 용 이축이 형성됨을 확인하였다.
- 3) 상기의 자기특성은, XRD 실험에서 Fe, Cr의 t 가 10 nm 이상으로 증가함에 따라 관측된 Fe, Cr-silicide 회절선 강도의 증가로부터 비자성상 $FeSi$, $FeSi_2$, $CrSi_2$ 등의 silicide 생성과 관련있고, 어느 t 에서 양호한 값이 나타난 것은 그 값 부근에서 새로운 NdFeB 결정상의 생성에 기인된 것으로 추측되며 특정 t 이상에서는 하지층의 효과가 현저하지 않음을 의미한다.
- 4) 상기 하지층의 영향을 보다 명확히 하기 위하여 현재 구체적 실험을 진행하고 있으며 자세한 결과에 대해서는 학회시 보고한다.

4. 참고 문헌

- [1] 김상원, 양충진, 한국자기학회지 7(6), 299(1997)
- [2] J.L. Tsai, E.Y. Huang IEEE Trans.Magn., 33(5), 3646 (1991)
- [3] H.Sun, T.Tomida, J. Magn. Magn. Mat. 164 (1996)18-26